



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CAMPUS CAICÓ**

**3ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA VAGAS REMANESCENTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (ENEM) – 1º SEMESTRE 2023**

O Diretor-Geral em exercício do *Campus Caicó* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 981/2022 - RE/IFRN, de 09 de junho de 2022, publicada no DOU de 10 de junho de 2022, convoca os candidatos classificados na lista de espera do Processo Seletivo para os cursos de graduação – 1º semestre de 2023 (ver ANEXO I), regidos pelo Edital N° 14/2023-PROEN/IFRN.

Quadro de vagas remanescentes

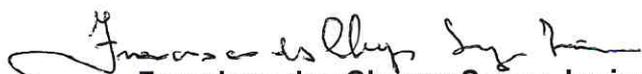
<b>Curso</b>	<b>Lista</b>	<b>Total de vagas não preenchidas</b>	<b>Total de vagas por curso</b>
<b>Tecnologia em Design de Moda</b>	<b>Geral</b>	<b>02</b>	<b>04</b>
	<b>L1</b>	<b>01</b>	
	<b>L5</b>	<b>01</b>	

As matrículas serão realizadas entre às 17h do dia 26 de abril de 2023 e às 17h do dia 28 de abril de 2023, exclusivamente pelo endereço eletrônico <https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn>

Os candidatos devem informar os dados e anexar os documentos exigidos pela plataforma. Também devem ficar atentos a eventuais pedidos de correção de dados, que, além da plataforma online, também podem ser solicitados por e-mail ou telefone.

Aqueles aprovados nas Listas L2, L6, L10 e L14 que tenha se declarados pretos ou pardos, cujo procedimento de heteroidentificação conste como pendente, devem seguir as instruções do Anexo II deste edital.

Caicó/RN, 26 de abril de 2023

  
**Francisco das Chagas Souza Junior**

Diretor-Geral em exercício do Campus Caicó

**ANEXO I – LISTA DE CONVOVADOS PARA VAGAS REMANESCENTES NOS CURSOS LICENCIATURA EM FÍSICA E TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA  
EDITAL Nº. 14/2023-PROEN/IFRN – CURSOS DE GRADUAÇÃO (SISU)**

<b>Curso: Tecnologia em Design de Moda – Lista Geral (Ampla Concorrência)</b>			
<b>Ordem de Classificação</b>	<b>Nome do Candidato</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Heteroidentificação</b>
19	Julien Alves de Assis	553109-5	Dispensada
21	Julliana Maia Gomes da Silva	553818-0	Dispensada

<b>Curso: Tecnologia em Design de Moda – Lista L1 (Escola pública; Renda menor que 1,5 salário mínimo)</b>			
<b>Ordem de Classificação</b>	<b>Nome do Candidato</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Heteroidentificação</b>
15	ISA KAREN FERNANDES DE ARAUJO	553875-0	Dispensada

<b>Curso: Tecnologia em Design de Moda – Lista L5 (Escola pública)</b>			
<b>Ordem de Classificação</b>	<b>Nome do Candidato</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Heteroidentificação</b>
16	GERCIVANIA NORONHA DE OLIVEIRA	554309-5	Dispensada